



GETTHANJALI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY: NELLORE
Department of Electronics and Communication Engineering

Batch: 2018-22

PO ATTAINMENT

Sl.No	Name of the Course	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5	PO6	PO7	PO8	PO9	PO10	PO11	PO12	PSO1	PSO2
1	C111-FE-A									2.15	2.15		2.15		
2	C111-FE-B									2.22	2.22		2.22		
3	C111-FE-C									2.19	2.19		2.19		
4	C112-M-I-A	2.28	2.28	2.26											
5	C112-M-I-B	2.28	2.28	2.25											
6	C112-M-I-C	2.29	2.29	2.27											
7	C113-CP-A	2.85	2.80	2.80	2.69	2.69					2.86		2.81		
8	C113-CP-B	2.05	2.06	2.05	2.10	2.10					2.06		2.05		
9	C113-CP-C	1.49	1.52	1.48	1.50	1.50					1.27		1.53		
10	C114-EC-A	2.30	2.30				2.29								
11	C114-EC-B	1.66	1.66				1.69								
12	C114-EC-C	1.70	1.70				1.69								
13	C115-ES-A	2.21		2.18		2.16		2.19							
14	C115-ES-B	2.29		2.30		2.28		2.29							
15	C115-ES-C	2.30		2.30		2.28		2.30							
16	C116-ELCS LAB-A									1.97	1.97		1.97		
17	C116-ELCS LAB-B									2.04	2.04		2.04		
18	C116-ELCS LAB-C									1.91	1.91		1.91		
19	C117-EC LAB-A	2.11	2.11					2.11							
20	C117-EC LAB-B	2.30	2.29					2.29							

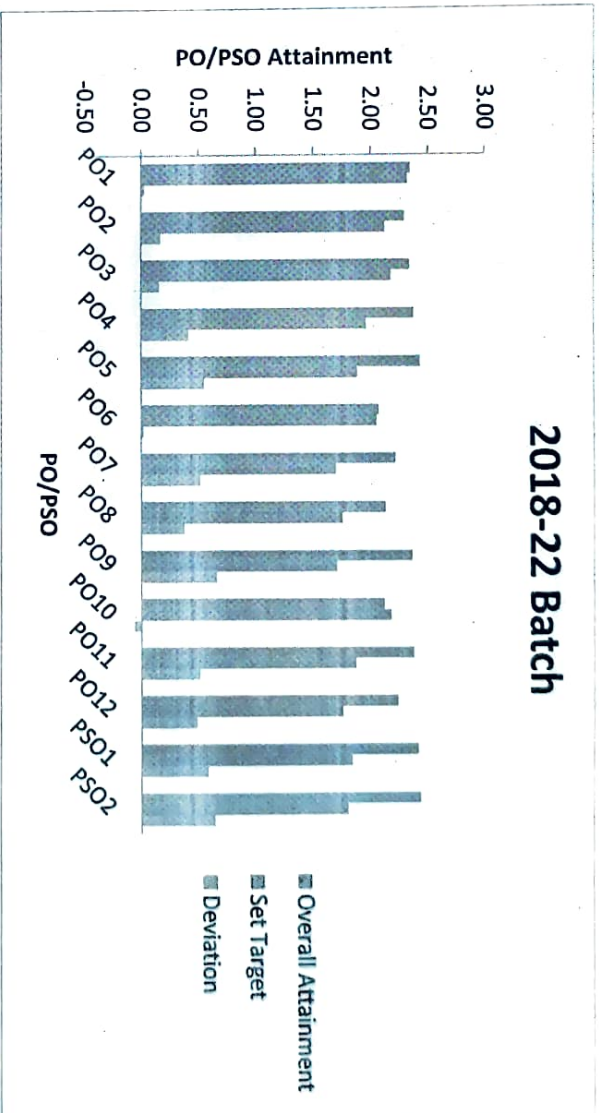
133	C324-DSP-A	2.28	2.28	2.28		2.31											2.31	2.31		
134	C324-DSP-B	2.30	2.30	2.31		2.32											2.29	2.33		
135	C324-DSP-C	2.25	2.24	2.23		2.26										2.27	2.26			
136	325-VLSI-A	2.27		2.27		2.26										2.28	2.26	2.28		
137	325-VLSI-B	2.30		2.28		2.33										2.29	2.31	2.29		
138	325-VLSI-C	2.25		2.28		2.21										2.27	2.25	2.25		
139	C326-MLP-A	2.60		2.79		2.75										2.82	2.60	3.00	2.45	
140	C326-MLP-B	3.00		3.00		3.00										3.00	3.00	3.00	3.00	
141	C326-MLP-C	2.80		3.00		2.75										3.00	2.80	3.00	2.73	
142	C327-MPMC LAB-A	2.71	2.70	2.70		2.71										2.70	2.70	2.70	2.70	
143	C327-MPMC LAB-B	2.06	1.96	2.02		2.09										1.92	2.04	2.01	1.96	
144	C327-MPMC LAB-C	2.71	2.70	2.70		2.71										2.70	2.70	2.70	2.70	
145	C328-DSP LAB-A	2.00	2.00	2.66		2.66												1.66	1.16	
146	C328-DSP LAB-B	2.00	2.00	2.66		2.66												1.66	1.16	
147	C328-DSP LAB-C	2.00	2.00	2.66		2.66												1.66	1.16	
148	C329-AELCS LAB-A																	2.89		
149	C329-AELCS LAB-B																	2.72		
150	C329-AELCS LAB-C																	2.54		
151	C411-OFC-A	2.48		2.48		2.53												2.48	2.48	
152	C411-OFC-B	2.84		2.84		2.85												2.88	2.81	
153	C411-OFC-C	2.77		2.74		2.93												2.90	2.72	
154	C412-ES-A	2.27		2.27		2.26												2.26	2.28	
155	C412-ES-B	2.30		2.28		2.33												2.31	2.29	
156	C412-ES-C	2.25		2.28		2.21												2.25	2.25	
157	C413-MWE-A	1.54	1.57			1.60												1.73	1.57	
158	C413-MWE-B	2.00	2.04			2.01												2.05	2.04	
159	C413-MWE-C	2.15	2.13			2.19												2.35	2.13	
160	C414-DCN-A	2.19	2.15	2.08		2.20												2.25	2.31	2.31

161	C414-DCN-B	2.27	2.28	2.33	2.32									2.24	2.21	2.21
162	C414-DCN-C	2.85	2.84	2.81	2.82									2.87	2.91	2.91
163	C415-RS-A	1.61	1.62	1.64				1.62					1.72	1.63	1.61	
164	C415-RS-B	1.69	1.68	1.69				1.71				1.58	1.66	1.69		
165	C415-RS-C	2.25	2.27	2.26				2.24				2.32	2.27	2.29		
166	C416-DIP-A	2.88	2.83	2.92	2.95									2.91		
167	C416-DIP-B	2.34	2.37	2.30	2.33									2.34		
168	C416-DIP-C	2.28	2.38	2.28	2.30									2.30		
169	C417-MWOC LAB-A	2.31	2.31	2.31	2.31					2.31				2.31	2.31	
170	C417-MWOC LAB-B	2.29	2.30	2.29	2.29					2.29				2.36	2.29	
171	C417-MWOC LAB-C	2.34	2.34	2.34	2.35					2.35				2.32	2.34	2.71
172	C418-VLSI&ES LAB-A	2.70	2.70	2.70	2.70			2.71		2.70				2.71	2.70	2.70
173	C418-VLSI&ES LAB-B	2.01	1.98	2.03	1.98			2.13		1.92				2.13	2.03	2.01
174	C418-VLSI&ES LAB-C	2.70	2.70	2.70	2.70			2.71		2.70				2.71	2.70	2.70
175	C421-LPVLSI-A	2.30	2.31	2.29	2.28									2.31	2.30	2.28
176	C421-LPVLSI-B	2.26	2.28	2.28	2.27									2.26	2.27	2.30
177	C421-LPVLSI-C	2.30	2.30	2.30	2.29									2.29	2.30	2.30
178	C422-RFIC-A	2.27		2.27						2.28				2.26	2.26	2.28
179	C422-RFIC-B	2.30		2.28						2.29				2.31	2.29	2.29
180	C422-RFIC-C	2.25		2.28						2.27				2.25	2.25	2.25
181	C423-CVV-A	3.00	3.00	3.00	3.00									3.00	3.00	
182	C423-CVV-B	3.00	3.00	3.00	3.00									3.00	3.00	
183	C423-CVV-C	3.00	3.00	3.00	3.00									3.00	3.00	
184	C424-SEMINAR-A	3.00	3.00	3.00	3.00									3.00	3.00	3.00
185	C424-SEMINAR-B	3.00	3.00	3.00	3.00									3.00	3.00	3.00
186	C424-SEMINAR-C	3.00	3.00	3.00	3.00									3.00	3.00	3.00

187	C425-PROJ-A	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00
188	C425-PROJ-B	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00
189	C425-PROJ-C	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	Average	2.27	2.22	2.28	2.33	2.41	1.94	2.14	2.02	2.30	2.00	2.33	2.16	2.37	2.40	2.40	2.40

	POs-PSOs	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5	PO6	PO7	PO8	PO9	PO10	PO11	PO12	PSO1	PSO2
	DIRECT ATTAINMENT	2.27	2.22	2.28	2.33	2.41	1.94	2.14	2.02	2.30	2.00	2.33	2.16	2.37	2.40
	INDIRECT ATTAINMENT	2.65	2.59	2.61	2.60	2.53	2.51	2.51	2.55	2.57	2.56	2.54	2.52	2.59	2.54
	OVERALL ATTAINMENT	2.35	2.30	2.34	2.38	2.43	2.07	2.21	2.13	2.36	2.11	2.37	2.23	2.41	2.43
	SET TARGET	2.32	2.13	2.18	1.97	1.89	2.05	1.70	1.75	1.70	2.17	1.86	1.75	1.83	1.80
	DEVIATION	0.03	0.17	0.16	0.42	0.55	0.02	0.51	0.38	0.65	-0.06	0.51	0.48	0.58	0.64
	ATTAINMENT STATUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	NA	A	A	A	A

2018-22 Batch



R. Jumeel
CO-ORDINATOR

[Signature]
HOD